



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer :

**0 069 319
B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag der Patentschrift :
12.11.86

(51) Int. Cl.⁴ : **B 41 N 1/08**

(21) Anmeldenummer : **82105717.1**

(22) Anmeldetag : **28.06.82**

(54) **Hydrophillerte Trägermaterialien für Offsetdruckplatten, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.**

(30) Priorität : **06.07.81 DE 3126626**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung :
12.01.83 Patentblatt 83/02

(45) Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung : 12.11.86 Patentblatt 86/46

(84) Benannte Vertragsstaaten :
DE FR GB NL

(56) Entgegenhaltungen :

FR-A- 1 260 899

FR-A- 2 211 675

GB-A- 1 246 696

US-A- 3 281 285

US-A- 3 281 243

Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.

(73) Patentinhaber : **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80 (DE)

(72) Erfinder : **Mohr, Dieter, Dr.**
Breitenweg 36
D-6725 Römerberg 2 (DE)

EP 0 069 319 B1

Anmerkung : Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Hydrophilierte Trägermaterialien für Offsetdruckplatten, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.

Die Erfindung betrifft platten-, folien- oder bandförmige Trägermaterialien für Offsetdruckplatten auf der Basis von Aluminium mit einer hydrophilen Beschichtung, ein Verfahren zur Herstellung dieser
5 Materialien und die Verwendung der Materialien bei der Herstellung von Offsetdruckplatten.

Trägermaterialien für Offsetdruckplatten werden entweder vom Verbraucher direkt oder vom Hersteller vorbeschichteter Druckplatten ein- oder beidseitig mit einer lichtempfindlichen Schicht (Kopierschicht) versehen, mit deren Hilfe ein druckendes Bild auf photomechanischem Wege erzeugt wird. Nach Herstellung des druckenden Bildes trägt der Schichtträger die druckenden Bildstellen und
10 bildet zugleich an den bildfreien Stellen (Nichtbildstellen) den hydrophilen Bilduntergrund für den lithographischen Druckvorgang.

An einen Schichtträger für lichtempfindliches Material zum Herstellen von lithographischen Platten sind deshalb folgende Anforderungen zu stellen :

— Die nach der Belichtung relativ löslicher gewordenen Teile der lichtempfindlichen Schicht
15 müssen durch eine Entwicklung leicht zur Erzeugung der hydrophilen Nichtbildstellen rückstandsfrei vom Träger zu entfernen sein.

— Der in den Nichtbildstellen freigelegte Träger muß eine große Affinität zu Wasser besitzen, d. h. stark hydrophil sein, um beim lithographischen Druckvorgang schnell und dauerhaft Wasser aufzu-
nehmen und gegenüber der fetten Druckfarbe ausreichend abstoßend zu wirken.

— Die Haftung der lichtempfindlichen Schicht vor, bzw. der druckenden Teile der Schicht nach der
20 Belichtung muß in einem ausreichenden Maß gegeben sein.

Als Basismaterial für derartige Schichtträger können Aluminium-, Stahl-, Kupfer-, Messing- oder Zink-, aber auch Kunststoff-Folien oder Papier verwendet werden. Diese Rohmaterialien werden durch geeignete Operationen wie z. B. Körnung, Mattverchromung, oberflächliche Oxidation und/oder Auf-
25 bringen einer Zwischenschicht in Schichtträger für Offsetdruckplatten überführt. Aluminium, das heute wohl am häufigsten verwendete Basismaterial für Offsetdruckplatten, wird nach bekannten Methoden durch Trockenbürstung, Naßbürstung, Sandstrahlen, chemische und/oder elektrochemische Behandlung oberflächlich aufgeraut. Zur Steigerung der Abriebfestigkeit kann das aufgeraute Substrat noch einem Anodisierungsschritt zum Aufbau einer dünnen Oxidschicht unterworfen werden.

In der Praxis werden die Trägermaterialien oftmals, insbesondere anodisch oxidierte Trägermate-
30 rialien auf der Basis von Aluminium, zur Verbesserung der Schichthaftung, zur Steigerung der Hydrophilie und/oder zur Erleichterung der Entwickelbarkeit der lichtempfindlichen Schichten vor dem Aufbringen einer lichtempfindlichen Schicht einem weiteren Behandlungsschritt unterzogen, dazu zählen beispielsweise die folgenden Methoden.

In der DE-PS 907 147 (= US-PS 2 714 066), der DE-AS 14 71 707 (= US-PS 3 181 461 und US-
35 PS 3 280 734) oder der DE-OS 25 32 769 (= US-PS 3 902 976) werden Verfahren zur Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien auf der Basis von gegebenenfalls anodisch oxidiertem Aluminium beschrieben, in denen diese Materialien ohne oder mit Einsatz von elektrischem Strom mit wäßriger Natriumsilikat-Lösung behandelt werden.

Aus der DE-PS 11 34 093 (= US-PS 3 276 868) und der DE-PS 16 21 478 (= US-PS 4 153 461) ist es
40 bekannt, Polyvinylphosphonsäure oder Mischpolymerisate auf der Basis von Vinylphosphonsäure, Acrylsäure und Vinylacetat zur Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien auf der Basis von gegebenenfalls anodisch oxidiertem Aluminium einzusetzen. Es wird auch der Einsatz von Salzen dieser Verbindungen erwähnt, aber nicht näher spezifiziert.

Der Einsatz komplexer Fluoride des Titans, Zirkons oder Hafniums gemäß der DE-AS 13 00 415
45 (= US-PS 3 440 050) führt ebenfalls zu einer zusätzlichen Hydrophilierung von Aluminiumoxidschichten auf Druckplattenträgermaterialien.

Neben diesen besonders bekanntgewordenen Hydrophilierungsmethoden ist beispielsweise auch
noch der Einsatz folgender Polymerer auf diesem Anwendungsgebiet beschrieben worden.

In der DE-AS 10 56 931 wird der Einsatz von wasserlöslichen, linearen Mischpolymeren auf der Basis
50 von Alkylvinylethern und Maleinsäureanhydriden in lichtempfindlichen Schichten für Druckplatten beschrieben. Besonders hydrophil sind von diesen Mischpolymeren solche, bei denen die Maleinsäureanhydridkomponente nicht oder mehr oder weniger vollständig mit Ammoniak, einen Alkalihydroxid oder einem Alkohol zur Reaktion gebracht wurde.

Aus der DE-AS 10 91 433 ist die Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien auf der Basis von
55 Metallen mit filmbildenden organischen Polymeren wie Polymethacrylsäure oder Natriumcarboxymethylcellulose oder -hydroxyethylcellulose bei Aluminiumträgern oder einem Mischpolymeren aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid bei Magnesiumträgern bekannt.

Zur Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien aus Metallen gemäß der DE-AS 11 73 917
60 (= GB-PS 907 718) werden zunächst wasserlösliche polyfunktionelle Amino-Harnstoff-Aldehyd-Kunstharze oder sulfonierte Harnstoff-Aldehyd-Kunstharze verwendet, die auf dem Metallträger in einem wasserunlöslichen Zustand ausgehärtet werden.

Zur Herstellung einer hydrophilen Schicht auf Druckplattenträgermaterialien wird nach der DE-AS 12 00 847 (= US-PS 3 232 783) auf dem Träger zunächst a) eine wäßrige Dispersion eines modifizierten Harnstoff-Formaldehyd-Harzes eines alkylierten Methylol-Melamin-Harzes oder eines Melamin-Formaldehyd-Polyalkylenpolyamin-Harzes aufgebracht, darauf b) eine wäßrige Dispersion einer Polyhydroxy- oder Polycarboxyverbindung wie Natriumcarboxymethylcellulose, und abschließend wird die so überzogene Unterlage c) mit einer wäßrigen Lösung eines Zr-, Hf-, Ti- oder Th-Salzes behandelt.

In der DE-AS 12 57 170 (= US-PS 2 991 204) wird ein Mischpolymeres als Hydrophilierungsmittel für Druckplattenträgermaterialien beschrieben, das neben Acrylsäure-, Acrylat-, Acrylamid- oder Methacrylamid-Einheiten noch Si-trisubstituierte Vinylsilan-Einheiten enthält.

10 Aus der DE-OS 14 71 706 (= US-PS 3 298 852) ist der Einsatz von Polyacrylsäure als Hydrophilierungsmittel für Druckplattenträgermaterialien aus Aluminium, Kupfer oder Zink bekannt.

Die hydrophile Schicht auf einem Druckplattenträgermaterial gemäß der DE-PS 21 07 901 (= US-PS 3 733 200) wird aus einem wasserunlöslichen hydrophilen Acrylat- oder Methacrylat-Homopolymeren oder -Copolymeren mit einer Wasserabsorption von mindestens 20 Gew.-% gebildet.

15 Zur Verdichtung anodisch oxidierten Aluminiumoberflächen wird nach der DE-OS 22 11 553 (= US-PS 3 900 370) ein Verfahren angewendet, in dem bei einer Temperatur von mindestens 90 °C und einem pH-Wert von 5 bis 6,5 eine Lösung aufgebracht wird, die wasserlösliche, mit zweiwertigen Metallen Komplexe bildende Phosphonsäuren oder deren Salze (wie 1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure oder Aminotrimethylenphosphonsäure) und Ca^{2+} -Ionen enthält; diese Lösungen können auch noch Dextrine enthalten.

In der DE-AS 23 05 231 (= GB-PS 1 414 575) wird eine Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien beschrieben, bei der auf den Träger eine Lösung oder Dispersion eines Gemisches aus einem Aldehyd und einem synthetischen Polyacrylamid aufgebracht wird.

25 Aus der DE-OS 23 08 196 (= US-PS 3 861 917) ist eine Hydrophilierung von aufgerauten und anodisch oxidierten Aluminium-Druckplattenträgern mit Ethylen- oder Methylvinylether-Maleinsäureanhydrid-Copolymeren, Polyacrylsäure, Carboxymethylcellulose, Natrium-poly(vinylbenzol-2,4-disulfonsäure) oder Polyacrylamid bekannt.

In der DE-A-23 64 177 (= US-PS 3 860 426) wird eine hydrophile Haftschrift für Aluminium-Offsetdruckplatten beschrieben, die zwischen der anodisch oxidierten Oberfläche des Druckplattenträgers und der lichtempfindlichen Schicht angeordnet ist und neben einem Celluloseether noch ein wasserlösliches Zn-, Ca-, Mg-, Ba-, Sr-, Co- oder Mn-Salz enthält. Das Schichtgewicht der hydrophilen Haftschrift an Celluloseether beträgt 0,2 bis 1,1 mg/dm², ein gleiches Schichtgewicht wird auch für die wasserlöslichen Salze angegeben. Das Gemisch aus Celluloseether und Salz wird in wäßriger Lösung, gegebenenfalls unter Zusatz eines organischen Lösemittels und/oder eines Tensids auf den Träger aufgetragen.

35 In dieser Patentanmeldung wird auch auf Polyacrylamid-Haftschriften mit Zinkacetat als Stand der Technik hingewiesen, wobei das Gewichtsverhältnis von Zinkacetat zu Polyacrylamid bei etwa 1 : 1 liegt. Gleichzeitig wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß solche Platten zum Tönen neigen, wenn sie nicht sofort nach der Herstellung weiterverwendet werden, was auch durch das dort angegebene Vergleichsbeispiel bewiesen werden konnte.

40 Zur Verdichtung anodisch oxidierten Aluminiumoberflächen gemäß der US-PS 3 672 966 werden nach ihrer Versiegelung wäßrige Lösungen von Acrylsäure, Polyacrylsäure, Polymethacrylsäure, Polymaleinsäure oder Copolymeren von Maleinsäure mit Ethylen oder Vinylalkohol eingesetzt.

Die Hydrophilierungsmittel für Druckplattenträgermaterialien nach der US-PS 4 049 746 enthalten salzartige Reaktionsprodukte aus wasserlöslichen Polyacrylharzen mit Carboxylgruppen und Polyalkylenimin-Harnstoff-Aldehyd-Harzen.

45 In der GB-PS 1 246 696 werden als Hydrophilierungsmittel für anodisch oxidierte Aluminium-Druckplattenträger hydrophile Kolloide wie Hydroxyethylcellulose, Polyacrylamid, Polyethylenoxid, Polyvinylpyrrolidon, Stärke oder Gummi arabicum beschrieben.

50 Aus der JP-OS 64/23 982 ist eine Hydrophilierung von Metall-Druckplattenträgern mit Polyvinylbenzolsulfonsäure bekannt.

Aus dem Stand der Technik ist auch der Einsatz von solchen Metallkomplexen zur Hydrophilierung von Druckplattenträgermaterialien bekanntgeworden, die niedermolekulare Liganden aufweisen, dazu zählen beispielsweise :

55 — Komplexionen aus zwei- oder mehrwertigen Metallkationen und Liganden wie Ammoniak, Wasser, Ethylendiamin, Stickstoffoxid, Harnstoff oder Ethylendiamintetraacetat nach der DE-OS 28 07 396 (= US-PS 4 208 212),

— Eisencyanid-Komplexe wie $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ oder $\text{Na}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ in Anwesenheit von Heteropolysäuren wie Phosphormolybdänsäure oder ihren Salzen und von Phosphaten nach der US-PS 3 769 043 oder

60 — Eisencyanid-Komplexe in Anwesenheit von Phosphaten und Komplexbildnern wie Ethylendiamintetraessigsäure für elektrofotografische Druckplatten mit Zinkoxidoberfläche nach der NL-OS 68 09 658 (= US-PS 3 672 885).

All die oben beschriebenen Methoden sind jedoch mit mehr oder weniger großen Nachteilen behaftet, so daß die so hergestellten Trägermaterialien oft nicht mehr den heutigen Erfordernissen des Offsetdrucks genügen :

65 — So muß nach der Behandlung mit Alkalisilikaten, die zu guter Entwickelbarkeit und Hydrophilie

führen, eine gewisse Verschlechterung der Lagefähigkeit von darauf aufgetragenen lichtempfindlichen Schichten hingenommen werden.

— Die Komplexe der Übergangsmetalle begünstigen zwar prinzipiell die Hydrophilie von anodisch oxidierten Aluminiumoberflächen, sie haben jedoch den Nachteil, sehr leicht in Wasser löslich zu sein, so daß sie beim Entwickeln der Schicht mit wäßrigen Entwicklersystemen die neuerdings in zunehmendem Maß Tenside und/oder Chelatbildner enthalten, die eine große Affinität zu diesen Metallen besitzen, leicht entfernt werden können. Dadurch wird die Konzentration der Übergangsmetallkomplexe auf der Oberfläche mehr oder weniger stark reduziert, was zu einer Abschwächung der hydrophilen Wirkung führen kann.

— Bei der Behandlung von Trägern mit wasserlöslichen Polymeren führt deren gute Löslichkeit besonders in wäßrig-alkalischen Entwicklern, wie sie überwiegend zum Entwickeln von positiv arbeitenden lichtempfindlichen Schichten verwendet werden, ebenfalls zur deutlichen Abschwächung der hydrophilisierenden Wirkung.

— Bei Carbonsäuregruppen enthaltenden Polymeren macht sich negativ bemerkbar, daß freie Carboxylatfunktionen mit den Diazokationen von negativ arbeitenden lichtempfindlichen Schichten in Wechselwirkung treten können, so daß nach dem Entwickeln mit organische Lösemittel enthaltenden Entwicklern auf den Nichtbildstellen ein deutlicher Gelbschleier durch zurückgehaltene Diazoverbindungen zurückbleibt.

— Auch die Kombination eines Gemisches aus einem wasserlöslichen Polymeren wie einem Celluloseether und einem wasserlöslichen Metallsalz führt, da die Schichtgewichte und damit die Schichtstärke relativ hoch gewählt wird (s. DE-AS 23 64 177), zu einer verminderten Schichthftung, die sich beispielsweise darin äußern kann, daß beim Entwickeln Teile der Entwicklerflüssigkeit Bildstellen unterwandern.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, Trägermaterialien für Offsetdruckplatten so in ihrer Hydrophilie zu modifizieren, daß diese als Träger für positiv, negativ oder elektrophotographisch arbeitende lichtempfindliche Schichten gleichermaßen geeignet sind, ohne daß dabei die vorgenannten Nachteile bekannter Modifizierungsmethoden auftreten.

Die Erfindung geht aus von den bekannten platten-, folien- oder bandförmigen Trägermaterialien für Offsetdruckplatten auf der Basis von chemisch, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem, gegebenenfalls eine durch anodische Oxidation erzeugte Aluminiumoxidschicht aufweisendem Aluminium oder einer seiner Legierungen mit einer hydrophilen Beschichtung aus mindestens einem hydrophilen organischen Polymeren auf mindestens einer Oberfläche des Trägermaterials. Die erfindungsgemäßen Trägermaterialien sind dann dadurch gekennzeichnet, daß das hydrophile organische Polymere ein komplexes Umsetzungsprodukt aus a) einem wasserlöslichen organischen Polymeren mit Carboxylat-, Carbonsäureamid- und/oder Carbonsäureimidsubstituenten als funktionelle Gruppen und b) einem Salz eines mindestens zweiwertigen Metallkations ist und die Menge an komplexartigem Umsetzungsprodukt weniger als 0,1 mg pro dm² Trägermaterialoberfläche beträgt. In den komplexartigen Umsetzungsprodukten sind 1 bis 3, bevorzugt 2, Koordinationsstellen des Metallkations durch die funktionellen Gruppen des Polymeren besetzt, wobei dieses wahrscheinlich als Chelatligand fungiert.

Die zur Herstellung der komplexen Umsetzungsprodukte eingesetzten wasserlöslichen Polymeren sind insbesondere Polyacrylsäure, ein Copolymeres auf Basis von Polyacrylsäure, Polyacrylamid, ein Copolymeres auf Basis von Polyacrylamid, ein hydrolysiertes oder teilweise oder vollständig einer Ammonolyse mit NH₃ unterworfenes Copolymeres auf Basis von Ethylen oder Vinylmethylether und Maleinsäureanhydrid oder Carboxyalkylcellulose (mit Alkylgruppen von C₁ bis C₃, insbesondere Carboxymethylcellulose) oder deren Mischether wie Carboxymethyl-hydroxyethylcellulose.

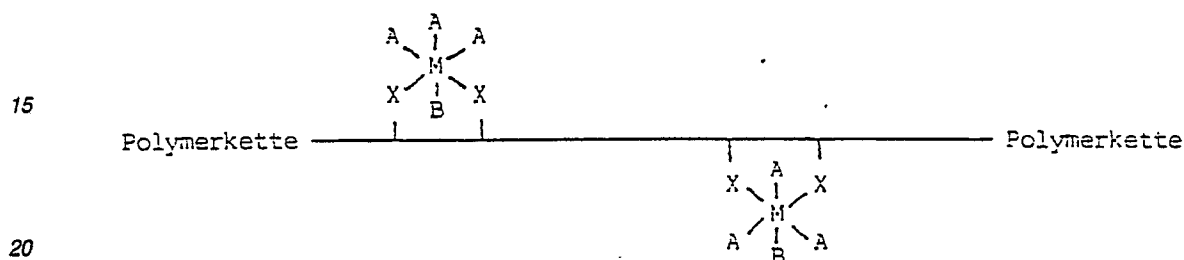
Zur Herstellung der komplexen Umsetzungsprodukte werden die Metallkationen im allgemeinen in Form ihrer Salze mit Mineralsäure-Anionen oder als Acetate eingesetzt; dabei werden die zwei-, drei- oder vierwertigen, insbesondere die zweiwertigen, bevorzugt. Die Kationen sind insbesondere V⁵⁺-, Bi³⁺-, Al³⁺-, Fe³⁺-, Zr⁴⁺-, Sn⁴⁺-, Ca²⁺-, Ba²⁺-, Sr²⁺-, Ti³⁺-, Co²⁺-, Fe²⁺-, Mn²⁺-, Ni²⁺-, Cu²⁺-, Zn²⁺- oder Mg²⁺-Ionen.

In den erfindungsgemäßen komplexen Umsetzungsprodukten liegt das Metallkation sowohl in wäßriger Lösung als auch in festem Zustand in der Regel als oktaedrischer Komplex vor, wobei bevorzugt zwei der sechs Koordinationsstellen von den funktionellen Gruppen des Polymeren besetzt werden und die vier restlichen Koordinationsstellen von Anionen des eingesetzten Salzes, Hydroxylionen, Aminliganden und in überwiegenderem Maße von Wasser oder vollständig mit Wasser besetzt werden. Diese Produkte sind in Abhängigkeit vom Metallkation in mehr oder weniger sauren Medien löslich und werden bei der Neutralisation der sauren Lösung mit Alkalihydroxid oder Ammoniak quantitativ ausgefällt; sie sind in neutralen oder alkalischwäßrigen und in den üblichen organischen Lösemitteln unlöslich.

Die Herstellung dieser komplexen Umsetzungsprodukte kann auf einfache Weise in wäßriger Lösung bei Temperaturen von 20° bis 100 °C, vorzugsweise bei 25° bis 40 °C erfolgen. Im Falle der Copolymeren, die Maleinsäureanhydrid-Bausteine enthalten, sind zunächst zur Hydrolyse der Copolymeren höhere Temperaturen (beispielsweise von mehr als 80 °C) erforderlich. Zu der wäßrigen Polymerlösung wird das Metallsalz gelöst in Wasser, bzw. falls notwendig gelöst in verdünnter Mineralsäure, langsam zugetropft. Dabei tritt die sofortige Umsetzung der Reaktionskomponenten zu den vorher beschriebenen Produkten ein. Der schnelle Reaktionseintritt zeigt sich — in Abhängigkeit vom

eingesetzten Metallkation — in sofort eintretender Farbänderung der Lösung oder durch Niederschlagsbildung. Die treibende Kraft dieser Reaktionen ist vermutlich der Chelateffekt (s. beispielsweise F. A. Cotton und G. Wilkinson, « Anorganische Chemie » 3. Auflage, Verlag Chemie — Weinheim, 1974, Seiten 689/690). Zur Reinigung können die Produkte durch Neutralisieren der Reaktionslösung mit verdünnten Alkalihydroxid- oder Ammoniaklösungen ausgefällt werden, wobei die nicht-umgesetzten Ausgangsprodukte in der Lösung zurückbleiben. Die Ausbeuten dieser Reaktionen liegen über 90 %. Es ist auch möglich, statt der beschriebenen Säureformen der Polymeren deren Salzformen mit einem einwertigen Kation wie Natrium- oder Ammoniumsalz einzusetzen.

Der chemische Aufbau der erfindungsgemäßen Polymer-Metall-Komplexe kann folgendermaßen dargestellt werden :



wobei insbesondere

$X = \text{COO}^-$, $M = \text{Zentralkation}$

im Falle von 2-wertigen Metallkationen

25 $A = B = \text{H}_2\text{O}$ oder

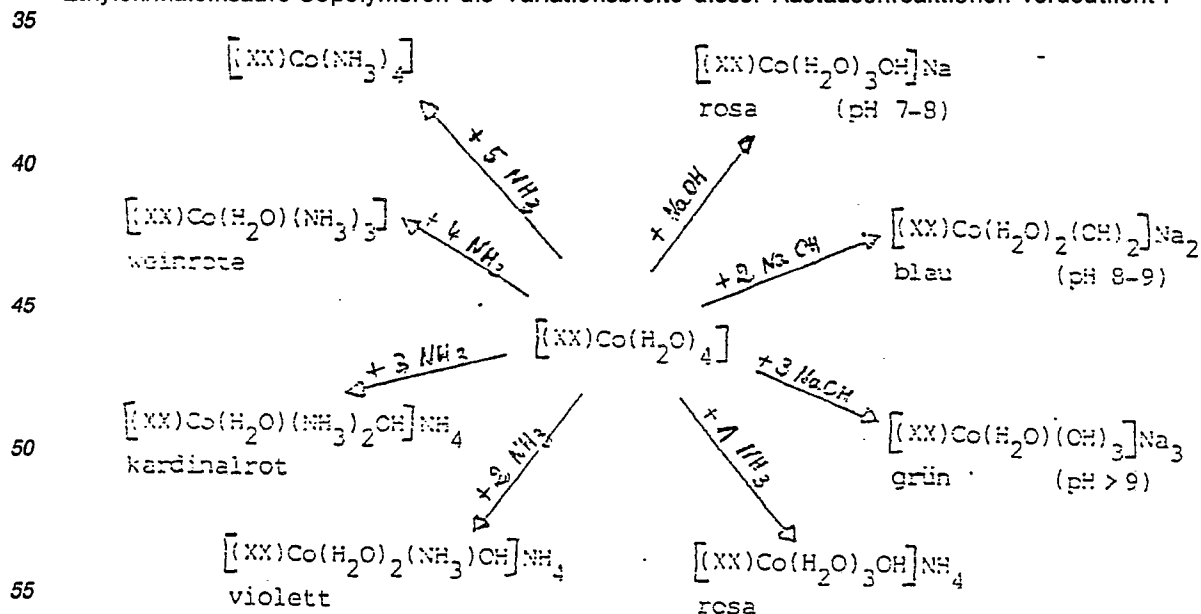
im Falle von 3-wertigen Metallkationen

$A = \text{H}_2\text{O}$ und

$B = \text{NO}_3^-, \text{Cl}^-, \text{HSO}_4^-, \text{H}_2\text{PO}_4^-, \text{CH}_3\text{COO}^-, \text{OH}^-$ oder ähnliche Anionen

bedeuten. Im Falle von $X = \text{CONH}_2$ wird die Ladung des Zentralkations M durch 2 bzw. 3 Liganden B abgesättigt.

Die angegebene Struktur dürfte vornehmlich in sauren Lösungen vorliegen, bei der Zugabe von wäßrigen Alkalihydroxid- oder Ammoniaklösungen sind an solchen Komplexen eine Vielzahl von Ligandenaustauschreaktionen möglich. Im folgenden Schema wird am Beispiel des Co^{2+} -Komplexes der Ethylen/Maleinsäure-Copolymeren die Variationsbreite dieser Austauschreaktionen verdeutlicht :



Dieses Schema erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da neben den angegebenen Austauschreaktionen auch die noch in der Reaktionslösung vorhandenen Metallsalzanionen in die Koordinationssphäre des Metallions eingebaut werden können oder Änderungen der Oxidationsstufe des Metallions eintreten können. Ähnlich wie am Beispiel des Co^{2+} -Komplexes aufgezeigt, reagieren auch alle anderen erfindungsgemäßen komplexen Umsetzungsprodukte in einer dem einzelnen Metallkation und/oder Komplex spezifischen Weise.

Zur Behandlung der Substrate zur Herstellung der erfindungsgemäßen Trägermaterialien für Offsetdruckplatten werden bevorzugt die isolierten und getrockneten komplexen Umsetzungsprodukte in 0,1 bis 10 %igen, insbesondere 0,5 bis 3 %igen Mineralsäuren, vorzugsweise Phosphorsäure, in

Konzentrationen von 0,05 bis 5 %, insbesondere in Konzentrationen von 0,1 bis 1 %, gelöst.

Die Behandlung dieser Substrate mit den Lösungen der komplexen Umsetzungsprodukte wird zweckmäßigerweise durch Tauchen von Formaten oder durch Durchführen des Substratbandes durch ein Bad dieser Lösungen durchgeführt. Dabei erweisen sich Temperaturen von 20° bis 95 °C, vorzugsweise von 25° bis 60 °C und Verweilzeiten von 2 sec bis 10 min, vorzugsweise von 10 sec bis 3 min, für den praktischen Einsatz am günstigsten. Eine Steigerung der Badtemperatur begünstigt die Chemisorption der Polymer-Metall-Komplexe auf dem Substrat. Dadurch ist es möglich, insbesondere bei einer kontinuierlichen Bandbehandlung, die Verweilzeiten erheblich zu reduzieren. An die Tauchbehandlung schließt sich dann zweckmäßig ein Spülschritt mit Wasser, vornehmlich mit Leitungswasser, an. Dieser Spülvorgang kann einerseits dazu dienen, überschüssige Behandlungslösung vom Träger zu entfernen, andererseits wird die auf dem Träger befindliche saure Behandlungslösung durch Verdünnung mit Wasser so stark in Richtung des Neutralpunktes verschoben, daß die gelösten Komplexe in den Poren des Substrates ausfallen können und somit auf dem Träger fest fixiert sind. Das derart behandelte Substrat wird anschließend zweckmäßig bei Temperaturen von 110° bis 130 °C getrocknet.

Die Behandlung des Aluminiumsubstrats kann auch als Zwei-Stufen-Prozeß durchgeführt werden. Dabei wird das Substrat im ersten Schritt beispielsweise in eine 0,2 bis 10 %ige, vorzugsweise 0,5 bis 5 %ige wäßrige Lösung des Ausgangspolymeren getaucht. Danach kann das Substrat ohne vorherige Spülung oder Trocknung in ein zweites Bad überführt werden, das eine 0,1 %ige bis gesättigte, vorzugsweise 0,5 bis 10 %ige wäßrige Salzlösung mit den weiter oben aufgeführten mehrwertigen Metallionen enthält. Die Spülung und Trocknung wird wie beim Ein-Stufen-Verfahren durchgeführt. Bei der Zwei-Stufen-Behandlung werden die oben beschriebenen komplexen Umsetzungsprodukte auf dem Substrat während der Behandlung gebildet. Durch diese Verfahrensvariante können auch in stark sauren Medien schwer-lösliche komplexen Umsetzungsprodukte auf das Substrat aufgebracht werden.

Eine Bestimmung des Gewichts der aufgetragenen hydrophilen Beschichtung aus dem komplexen Umsetzungsprodukt ist problematisch, da bereits geringe Mengen des aufgetragenen Produkts deutliche Effekte zeigen und verhältnismäßig stark in und an der Oberfläche des Trägermaterials verankert sind. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß die aufgetragene Menge deutlich unter 0,1 mg/dm² liegt, insbesondere unter 0,08 mg/dm².

Zur Bestimmung des Schichtgewichts kann beispielsweise eine Aluminiumfolie (z. B. aus elektrochemisch aufgerauhtem und anodisch oxidiertem Aluminium in einer Dicke von 0,03 mm) gewogen und anschließend in der oben beschriebenen Weise nachbehandelt werden. Nach dem Trocknen werden dann insbesondere Gewichtszunahmen im Bereich von etwa 4 bis 8 mg/m² (0,04 bis 0,08 mg/dm²) je nach Art des komplexen Umsetzungsprodukts festgestellt.

Die so hergestellten erfindungsgemäßen Trägermaterialien können dann mit verschiedenen lichtempfindlichen Schichten zur Herstellung von Offsetdruckplatten beschichtet werden.

Als geeignete Substrate zur Herstellung der erfindungsgemäßen Trägermaterialien zählen solche aus Aluminium oder einer seiner Legierungen. Dazu gehören beispielsweise :

— « Reinaluminium » (DIN-Werkstoff Nr. 3.0255), d. h. bestehend aus $\geq 99,5$ % Al und den folgenden zulässigen Beimengungen von (maximale Summe von 0,5 %) 0,3 % Si, 0,4 % Fe, 0,03 % Ti, 0,02 % Cu, 0,07 % Zn und 0,03 % Sonstigem, oder

— « Al-Legierung 3003 » (vergleichbar mit DIN-Werkstoff Nr. 3.0515), d. h. bestehend aus $\geq 98,5$ % Al, den Legierungsbestandteilen 0 bis 0,3 % Mg und 0,8 bis 1,5 % Mn und den folgenden zulässigen Beimengungen von 0,5 % Si, 0,5 % Fe, 0,2 % Ti, 0,2 % Zn, 0,1 % Cu und 0,15 % Sonstigem.

Die in der Praxis häufig anzutreffenden Aluminiumträgermaterialien für Druckplatten werden im allgemeinen vor Aufbringen der lichtempfindlichen Schicht noch mechanisch (z. B. durch Bürsten und/oder mit Schleifmittel-Behandlungen), chemisch (z. B. durch Ätzmittel) oder elektrochemisch (z. B. durch Wechselstrombehandlung in wäßrigen HCl- oder HNO₃-Lösungen) aufgerauht. Für die vorliegende Erfindung werden insbesondere Aluminium-Druckplatten mit elektrochemischer Aufrauung eingesetzt.

Im allgemeinen liegen die Verfahrensparameter in der Aufrauhestufe in folgenden Bereichen : die Temperatur des Elektrolyten zwischen 20 und 60 °C, die Wirkstoff-(Säure-, Salz-)Konzentration zwischen 5 und 100 g/l, die Stromdichte zwischen 15 und 130 A/dm², die Verweilzeit zwischen 10 und 100 sec und die Elektrolytströmungsgeschwindigkeit an der Oberfläche des zu behandelnden Werkstücks zwischen 5 und 100 cm/sec ; als Stromart wird meistens Wechselstrom eingesetzt, es sind jedoch auch modifizierte Stromarten wie Wechselstrom mit unterschiedlichen Amplituden der Stromstärke für den Anoden- und Kathodenstrom möglich.

Die mittlere Rauhtiefe R_z der aufgerauhten Oberfläche liegt dabei im Bereich von etwa 1 bis 15 μ m, insbesondere im Bereich von 4 bis 8 μ m.

Die Rauhtiefe wird nach DIN 4768 in der Fassung vom Oktober 1970 ermittelt, die Rauhtiefe R_z ist dann das arithmetische Mittel aus den Einzelrauhtiefen fünf aneinandergrenzender Einzelmeßstrecken. Die Einzelrauhtiefe ist definiert als der Abstand zweier Parallelen zur mittleren Linie, die innerhalb der Einzelmeßstrecken das Rauheitsprofil am höchsten bzw. am tiefsten Punkt berühren. Die Einzelmeßstrecke ist der fünfte Teil der senkrecht auf die mittlere Linie projizierten Länge des unmittelbar zur Auswertung benutzten Teils des Rauheitsprofils. Die mittlere Linie ist die Linie parallel zur allgemeinen Richtung des Rauheitsprofils von der Form des geometrisch-idealen Profils, die das Rauheitsprofil so teilt, daß die Summe der werkstoffgefüllten Flächen über ihr und der werkstofffreien

Flächen unter ihr gleich sind.

Nach dem elektrochemischen Aufrauungsverfahren schließt sich dann in einer weiteren, gegebenenfalls anzuwendenden Verfahrensstufe eine anodische Oxidation des Aluminiums an, um beispielsweise die Abriebs- und Haftungseigenschaften der Oberfläche des Trägermaterials zu verbessern. Zur anodischen Oxidation können die üblichen Elektrolyte wie H_2SO_4 , H_3PO_4 , $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, Amidosulfonsäure, Sulfobornsteinsäure, Sulfosalicylsäure oder deren Mischungen eingesetzt werden. Es wird beispielsweise auf folgende Standardmethoden für den Einsatz von H_2SO_4 enthaltenden wäßrigen Elektrolyten für die anodische Oxidation von Aluminium hingewiesen (s. dazu z. B. M. Schenk, Werkstoff Aluminium und seine anodische Oxydation, Francke Verlag — Bern, 1948, Seite 760 ; Praktische Galvanotechnik, Eugen G. Leuze Verlag — Saulgau, 1970, Seite 395 ff und Seiten 518/519 ; W. Hübner und C. T. Speiser, Die Praxis der anodischen Oxidation des Aluminiums, Aluminium Verlag — Düsseldorf, 1977, 3. Auflage, Seiten 137 ff) :

— Das Gleichstrom-Schwefelsäure-Verfahren, bei dem in einem wäßrigen Elektrolyten aus üblicherweise ca. 230 g H_2SO_4 pro 1 l Lösung bei 10° bis 22 °C und einer Stromdichte von 0,5 bis 2,5 A/dm² während 10 bis 60 min anodisch oxidiert wird. Die Schwefelsäurekonzentration in der wäßrigen Elektrolytlösung kann dabei auch bis auf 8 bis 10 Gew.-% H_2SO_4 (ca. 100 g H_2SO_4 /l) verringert oder auch auf 30 Gew.-% (365 g H_2SO_4 /l) und mehr erhöht werden.

— Die « Hartanodisierung » wird mit einem wäßrigen, H_2SO_4 enthaltenden Elektrolyten einer Konzentration von 166 g H_2SO_4 /l (oder ca. 230 g H_2SO_4 /l) bei einer Betriebstemperatur von 0° bis 5 °C, bei einer Stromdichte von 2 bis 3 A/dm², einer steigenden Spannung von etwa 25 bis 30 V zu Beginn und etwa 40 bis 100 V gegen Ende der Behandlung und während 30 bis 200 min durchgeführt.

Neben den im vorhergehenden Absatz bereits genannten Verfahren zur anodischen Oxidation von Druckplatten-Trägermaterialien können beispielsweise noch die folgenden Verfahren zum Einsatz kommen : die anodische Oxidation von Aluminium in einem wäßrigen H_2SO_4 enthaltenden Elektrolyten, dessen Al^{3+} -Ionengehalt auf Werte von mehr als 12 g/l eingestellt wird (nach der DE-OS 2 811 396 = US-PS 4 211 619), in einem wäßrigen, H_2SO_4 und H_3PO_4 enthaltenden Elektrolyten (nach der DE-OS 2 707 810 = US-PS 4 049 504) oder in einem wäßrigen, H_2SO_4 , H_3PO_4 und Al^{3+} -Ionen enthaltenden Elektrolyten (nach der DE-OS 2 836 803 = US-PS 4 229 226). Zur anodischen Oxidation wird bevorzugt Gleichstrom verwendet, es kann jedoch auch Wechselstrom oder eine Kombination dieser Stromarten (z. B. Gleichstrom mit überlagertem Wechselstrom) eingesetzt werden. Die Schichtgewichte an Aluminiumoxid bewegen sich im Bereich von 1 bis 10 g/m², entsprechend einer Schichtdicke von etwa 0,3 bis 3,0 µm.

Als lichtempfindliche Schichten sind grundsätzlich alle Schichten geeignet, die nach dem Belichten, gegebenenfalls mit einer nachfolgenden Entwicklung und/oder Fixierung eine bildmäßige Fläche liefern, von der gedruckt werden kann. Sie werden entweder beim Hersteller von vorsensibilisierten Druckplatten oder direkt vom Verbraucher auf eines der üblichen Trägermaterialien aufgebracht.

Neben den auf vielen Gebieten verwendeten Silberhalogenide enthaltenden Schichten sind auch verschiedene andere bekannt, wie sie z. B. in « Light-Sensitive Systems » von Jaromir Kosar, John Wiley & Sons Verlag, New York 1965 beschrieben werden : die Chromate und Dichromate enthaltenden Kolloidschichten (Kosar, Kapitel 2) ; die ungesättigte Verbindungen enthaltenden Schichten, in denen diese Verbindungen beim Belichten isomerisiert, umgelagert, cyclisiert oder vernetzt werden (Kosar, Kapitel 4) ; die photopolymerisierbare Verbindungen enthaltenden Schichten, in denen Monomere oder Präpolymere gegebenenfalls mittels eines Initiators beim Belichten polymerisieren (Kosar, Kapitel 5) ; und die o-Diazo-chinone wie Naphthochinondiazide, p-Diazo-chinone oder Diazoniumsalz-Kondensate enthaltenden Schichten (Kosar, Kapitel 7). Zu den geeigneten Schichten zählen auch die elektrophotographischen Schichten, d. h. solche die einen anorganischen oder organischen Photoleiter enthalten. Außer den lichtempfindlichen Substanzen können diese Schichten selbstverständlich noch andere Bestandteile wie z. B. Harze, Farbstoffe oder Weichmacher enthalten. Insbesondere können die folgenden lichtempfindlichen Massen oder Verbindungen bei der Beschichtung der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Trägermaterialien eingesetzt werden.

Positiv arbeitende o-Chinondiazid-, bevorzugt o-Naphthochinondiazid-Verbindungen, die beispielsweise in den DE-PSen 854 890, 865 109, 879 203, 894 959, 938 233, 1 109 521, 1 144 705, 1 118 606, 1 120 273 und 1 124 817 beschrieben werden.

Negativ arbeitende Kondensationsprodukte aus aromatischen Diazoniumsalzen und Verbindungen mit aktiven Carbonylgruppen, bevorzugt Kondensationsprodukte aus Diphenylaminidiazoniumsalzen und Formaldehyd, die beispielsweise in den DE-PSen 596 731, 1 138 399, 1 138 400, 1 138 401, 1 142 871, 1 154 123, den US-PSen 2 679 498 und 3 050 502 und der GB-PS 712 606 beschrieben werden.

Negativ arbeitende Mischkondensationsprodukte aromatischer Diazoniumverbindungen, beispielsweise nach der DE-OS 2 024 244, die mindestens je eine Einheit der allgemeinen Typen A(—D)_n und B verbunden durch ein zweibindiges, von einer kondensationsfähigen Carbonylverbindung abgeleitetes Zwischenglied aufweisen. Dabei sind diese Symbole wie folgt definiert : A ist der Rest einer mindestens zwei aromatische carbo- und/oder heterocyclische Kerne enthaltenden Verbindung, die in saurem Medium an mindestens einer Position zur Kondensation mit einer aktiven Carbonylverbindung befähigt ist. D ist eine an ein aromatisches Kohlenstoffatom von A gebundene Diazoniumsalzgruppe ; n ist eine ganze Zahl von 1 bis 10 ; und B der Rest einer von Diazoniumgruppen freien Verbindung, die in saurem

Medium an mindestens einer Position des Moleküls zur Kondensation mit einer aktiven Cabonylverbindung befähigt ist.

Positiv arbeitende Schichten nach der DE-OS 26 10 842, die eine bei Bestrahlung Säure abspaltende Verbindung, eine Verbindung, die mindestens eine durch Säure abspaltbare C-O-C-Gruppe aufweist (z. B. eine Orthocarbonsäureestergruppe oder eine Carbonsäureamidacetalgruppe) und gegebenenfalls ein Bindemittel enthalten.

Negativ arbeitende Schichten aus photopolymerisierbaren Monomeren, Photoinitiatoren, Bindemitteln und gegebenenfalls weiteren Zusätzen. Als Monomere werden dabei beispielsweise Acryl- und Metacrylsäureester oder Umsetzungsprodukte von Diisocyanaten mit Partialestern mehrwertiger Alkohole eingesetzt, wie es beispielsweise in den US-PSen 2 760 863 und 3 060 023 und den DE-OSen 20 64 079 und 23 61 041 beschrieben wird. Als Photoinitiatoren eignen sich u. a. Benzoin, Benzoinether, Mehrkernchinone, Acridinderivate, Phenazinderivate, Chinoxalinderivate, Chinazolinderivate oder synergistische Mischungen verschiedener Ketone. Als Bindemittel können eine Vielzahl löslicher organischer Polymere Einsatz finden, z. B. Polyamide, Polyester, Alkydharze, Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Polyethylenoxid, Gelatine oder Celluloseether.

Negativ arbeitende Schichten gemäß der DE-OS 3 036 077, die als lichtempfindliche Verbindung ein Diazoniumsalz-Polykondensationsprodukt oder eine organische Azidoverbindung und als Bindemittel ein hochmolekulares Polymeres mit seitenständigen Alkenylsulfonyl- oder Cycloalkenylsulfonylurethan-Gruppen enthalten.

Es können auch photohalbleitende Schichten, wie sie z. B. in den DE-PSen 11 17 391, 15 22 497, 15 72 312, 23 22 046 und 23 22 047 beschrieben werden, auf die erfindungsgemäß hergestellten Trägermaterialien aufgebracht werden, wodurch hochlichtempfindliche, elektrophotographische Druckplatten entstehen.

Die aus den erfindungsgemäßen Trägermaterialien erhaltenen beschichteten Offsetdruckplatten werden in bekannter Weise durch bildmäßiges Belichten oder Bestrahlen und Auswaschen der Nichtbildbereiche mit einem Entwickler, vorzugsweise einer wäßrigen Entwicklerlösung, in die gewünschte Druckform überführt. Überraschenderweise zeichnen sich Offsetdruckplatten, deren Basisträgermaterialien erfindungsgemäß mit den komplexen Umsetzungsprodukten behandelt wurden, gegenüber solchen Platten, bei denen das gleiche Basismaterial mit den entsprechenden Polymeren ohne durchgeführte Umsetzung mit Metalkationen behandelt wurde, durch eine erheblich verbesserte Hydrophilie der Nichtbildbereiche sowie durch eine erhöhte praktische Lichtempfindlichkeit (bessere Schichthaftung) aus.

Es zeigt sich, daß durch die in das Polymer eingebrachten Metallfunktionen folgende vorteilhafte Auswirkungen auf die Eigenschaften von lithographischen Platten erzielt werden:

— Durch die auch im getrockneten Zustand an das Metallion der Polymer-Metall-Komplexe gebundenen Wassermoleküle besitzen die erfindungsgemäß behandelten Druckformen in den Nichtbildstellen eine sehr gute Affinität zu Wasser (Hydrophilie). Daraus resultiert beim Druckvorgang eine gute farbabstoßende Wirkung, was zum schnellen Freilaufen der Platten in der Druckmaschine führt.

— Aufgrund der Verankerung der Polymerketten in Kanälen und Poren des Aluminiumoxids sowie der zusätzlichen Wechselwirkung der Metallfunktionen mit dem Aluminiumoxid und der Unlöslichkeit der Polymer-Metall-Komplexe in organischen Lösemitteln, sowie in neutralen und alkalisch-wäßrigen Medien haften die erfindungsgemäß auf den Basisträger aufgetragenen Substanzen sehr gut auf dem Träger, so daß die ursprüngliche Polymer-Metall-Komplex-Konzentration auf dem Träger und somit die Hydrophilie des Trägers auch nach dem Entwicklungsvorgang und während des Druckvorgangs weitgehend erhalten bleibt. Dadurch wird das Auftreten von Tonscheinungen während des Druckvorgangs und nach Maschinenstillständen weitgehend vermieden.

— Durch Wechselwirkungen der Metallfunktionen der erfindungsgemäß auf den Basisträger aufgetragenen Polymer-Metall-Komplexe mit funktionellen Gruppen der anschließend aufgetragenen lichtempfindlichen Schichten wird eine erhöhte Haftung dieser Schichten auf dem Träger erzielt. Dies zeigt sich in der erhöhten praktischen Lichtempfindlichkeit von negativ arbeitenden Schichten, sowie in Steigerungen der Druckauflage bei allen Arten von verwendeten lichtempfindlichen Schichten.

In der vorstehenden Beschreibung und den nachfolgenden Beispielen bedeuten %-Angaben, wenn nichts anderes bemerkt wird, immer Gew.-%. Gew.-Teile stehen zu Vol.-Teilen im Verhältnis von g zu cm³. Im übrigen wurden folgende Methoden zur Parameterbestimmung in den Beispielen angewandt.

Die Prüfung der Hydrophilie der erfindungsgemäß hergestellten Trägermaterialien wird anhand von Randwinkelmessungen gegenüber einem aufgesetzten Wassertropfen durchgeführt, dabei wird der Winkel bestimmt zwischen der Trägersoberfläche und einer durch den Berührungspunkt des Tropfens gelegten Tangente, er liegt im allgemeinen zwischen 0 und 90 Grad. Die Benetzung ist umso besser, je kleiner der Winkel ist.

Prüfung der Alkaliresistenz der Oberfläche (nach US-PS 3 940 321, Spalten 3 und 4, Zeilen 29 bis 68 und Zeilen 1 bis 8)

Als Maß für die Alkaliresistenz einer Aluminiumoxidschicht gilt die Auflösegeschwindigkeit der Schicht in sec in einer alkalischen Zinkatlösung. Die Schicht ist umso alkalibeständiger je länger sie zur

Auflösung braucht. Die Schichtdicken sollten in etwa vergleichbar sein, da sie natürlich auch einen Parameter für die Auflösengeschwindigkeit darstellen. Man bringt einen Tropfen einer Lösung aus 500 ml H_2O dest., 480 g KOH und 80 g Zinkoxid auf die zu untersuchende Oberfläche und bestimmt die Zeitspanne bis zum Auftreten von metallischem Zink, was an einer Schwarzfärbung der Untersuchungs-
 5 stelle zu erkennen ist.

Herstellung der komplexen Umsetzungsprodukte (Polymer-Metall-Komplexe)

Beispiel 1

10

Es werden 0,2 Mol, bezogen auf eine Vinylmethylethermaleinsäureanhydrid-Einheit, des Copolymerisats aus Vinylmethylether und Maleinsäureanhydrid in 600 ml Wasser bei 85° bis 100 °C gelöst. Dabei werden die Anhydridgruppen zu den freien Säuren hydrolysiert. Zu dieser Lösung werden dann 0,2 Mol $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ gelöst in 200 ml Wasser langsam zugetropft; nach Beendigung der Zugabe wird eine weitere
 15 Stunde gerührt. Nach dem Abkühlen der Reaktionslösung auf Raumtemperatur wird diese durch langsame Zugabe verdünnter wäßriger NaOH-Lösung neutralisiert, dabei fällt der Kobalt-Komplex als zäher gummiartiger rosa-gefärbter Niederschlag quantitativ aus. Dieser Niederschlag wird abfiltriert, mit Wasser und anschließend mit Methanol gewaschen und bei 60 °C im Trockenschrank getrocknet, die überschüssigen Co^{2+} -Ionen verbleiben im Filtrat. Auf die gleiche Weise können auch andere Maleinsäureanhydrid-Einheiten enthaltende Polymere mit mindestens zweiwertigen Metallkationen umgesetzt werden.
 20

Beispiel 2

25 Zur Herstellung von weiteren Polymer-Metall-Komplexen wird das in Beispiel 1 eingesetzte Copolymer in verdünnter wäßriger NH_3 -Lösung gelöst, dabei werden die Maleinsäureanhydridfunktionen zu Amid- bzw. Halbamidgruppen hydrolysiert. Die weitere Umsetzung mit dem Metallkation erfolgt gemäß Beispiel 1.

30

Beispiel 3

Zur Herstellung der Polymer-Metall-Komplexe von Polyacrylsäure bzw. Polyacrylamid wird gemäß Beispiel 1 verfahren, wobei nur der erste Hydrolyseschritt wegfällt, d. h. bei 25 °C gearbeitet wird.

35 Herstellung von Offsetdruckplatten

Beispiel 4

Ein walzblankes Aluminiumband der Dicke 0,3 mm wird mit einer wäßrig-alkalischen 2 %igen Beizlösung bei erhöhter Temperatur von etwa 50° bis 70 °C entfettet. Die elektrochemische Aufräuhung der Aluminiumoberfläche erfolgt mit Wechselstrom und in einem HNO_3 enthaltenden Elektrolyten, dabei wird eine Oberflächenrauigkeit mit einem R_z -Wert von 6 μm erhalten. Die anschließende anodische Oxidation wird entsprechend dem in der DE-OS 2 811 396 beschriebenen Verfahren in einem schwefelsäurehaltigen Elektrolyten durchgeführt, das Oxidgewicht beträgt 3,0 g/m².
 40

45 Das derart vorbereitete Aluminiumband wird anschließend durch ein auf 60 °C erwärmtes Bad aus einer 0,5 %igen Lösung (in 2 %iger H_3PO_4) des Polymer-Metall-Komplexes aus dem Copolymeren von Vinylmethylether und Maleinsäureanhydrid und Al^{3+} -Ionen geführt. Die Verweilzeit im Bad beträgt 20 sec. Danach wird in einem Spülschritt die überschüssige Lösung mit Leitungswasser entfernt und das Band mit Heißluft bei Temperaturen zwischen 100° und 130 °C getrocknet.

50 Zur Herstellung von lithographischen Druckplatten wird dieser Träger mit der folgenden Lösung beschichtet und getrocknet :

0,7 Gew.-Teile des Polykondensationsproduktes aus 1 Mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoniumsulfat und 1 Mol 4,4'-Bis-methoxymethyl-diphenylether, ausgefällt als Mesitylsulfonat,

55 3,4 Gew.-Teile 85 %ige Phosphorsäure,

3,0 Gew.-Teile eines modifizierten Epoxidharzes, erhalten durch Umsetzen von 50 Gew.-Teilen eines Epoxidharzes mit einem Molgewicht unterhalb 1 000 und 12,8 Gew.-Teilen Benzoesäure in Ethylenglykolmonomethylether in Gegenwart von Benzyltrimethylammoniumhydroxid,

0,44 Gew.-Teile feingemahlenes Heliogenblau G (C. I. 74 100),

60 62,0 Vol.-Teile Ethylenglykolmonomethylether,

30,6 Vol.-Teile Tetrahydrofuran und

8,0 Vol.-Teile Ethylenglykolmethyletheracetat.

Nach dem Belichten durch eine Negativmaske wird mit einer Lösung von

65

- 2,8 Gew.-Teile $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$,
 2,8 Gew.-Teile $\text{Mg SO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$,
 0,9 Gew.-Teile Orthophosphorsäure (85 %ig),
 0,08 Gew.-Teile phosphoriger Säure,
 5 1,6 Gew.-Teile nichtionischem Netzmittel,
 10,0 Gew.-Teile Benzylalkohol,
 20,0 Gew.-Teile n-Propanol,
 60,0 Gew.-Teile Wasser

10 entwickelt.

Die so hergestellte Druckplatte ist zügig und schleierfrei zu entwickeln. Die Nichtbildbereiche zeichnen sich durch eine sehr gute farbabstoßende Wirkung aus. Die Randwinkelmessung gegenüber einem Wassertropfen ergab beim entschichteten Material einen Wert von 18° , die Druckauflage beträgt 200 000.

15

Beispiel 5

Ein entsprechend dem Beispiel 4 behandeltes Aluminiumband wird mit folgender Lösung beschichtet :

20

6,6 Gew.-Teile Kresol-Formaldehyd-Novolak (mit dem Erweichungsbereich $105^\circ\text{--}120^\circ\text{C}$ nach DIN 53 181),

1,1 Gew.-Teile des 4-(2-Phenyl-prop-2-yl)-phenylesters der Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-sulfonsäure-(4),

25

0,6 Gew.-Teile 2,2'-Bis-(naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-sulfonyloxy-(5))-dinaphthyl-(1,1')-methan,

0,24 Gew.-Teile Naphthochinon-(1,2)-diazid-(2)-sulfochlorid-(4),

0,08 Gew.-Teile Kristallviolett,

91,36 Gew.-Teile Lösemittelgemisch aus 4 Vol.-Teilen Ethylenglykolmonomethylether, 5 Vol.-Teilen Tetrahydrofuran und 1 Vol.-Teil Butylacetat.

30

Das beschichtete Band wird im Trockenkanal bei Temperaturen bis 120°C getrocknet. Die so hergestellten Druckplatten werden unter einer Positivvorlage belichtet und mit einem Entwickler der folgenden Zusammensetzung entwickelt :

35

5,3 Gew.-Teile Natriummetasilikat $\cdot 9 \text{H}_2\text{O}$

3,4 Gew.-Teile Trinatriumphosphat $\cdot 12 \text{H}_2\text{O}$

0,3 Gew.-Teile Natriumdihydrogenphosphat (wasserfrei),

91,0 Gew.-Teile Wasser.

40

Die erhaltenen Druckformen sind kopier- und drucktechnisch fehlerfrei. Die Nichtbildbereiche besitzen eine sehr gute farbabstoßende Wirkung, was sich im schnellen Freilaufen der Druckform in der Druckmaschine manifestiert. Die Druckauflage beträgt 120 000.

Beispiele 6 bis 24 und Vergleichsbeispiele V 1 bis V 6

45

Ein gemäß Beispiel 4 elektrochemisch aufgerautes und anodisiertes Aluminiumblech wird 30 sec bei Raumtemperatur in eine der unten angeführten phosphorsauren Polymer-Metall-Komplexlösungen (0,5 %ig) getaucht, getrocknet und je ein Muster mit der lichtempfindlichen Schicht aus Beispiel 4 sowie je ein Muster mit der lichtempfindlichen Schicht aus Beispiel 5 beschichtet. Die Ergebnisse der

50

Trägeruntersuchungen (Randwinkelmessung gegen Wasser, Zinkattest) sowie der Kopie sind im Vergleich zu Mustern, welche mit den nicht umgesetzten Ausgangspolymeren behandelt wurden, in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Druckauflagen der nach den erfindungsgemäßen Beispielen hergestellten Platten entsprechen den Auflagen von Vergleichsbeispiel V 6. In der Tabelle bedeuten :

55

1) Die Ausprüfung der Entwickelbarkeit wurde anhand der in den Beispielen 4 und 5 eingesetzten lichtempfindlichen Schichten (B 4 bzw. B 5) durchgeführt.

2) Die Auswertung der Spalten « Entwickelbarkeit » und « farbabstoßende Wirkung » wurde im Vergleich zu dem als Stand der Technik geltenden Beispiel V 6 (gemäß DE-PS 1 621 478) durchgeführt. Dabei bedeuten :

60

-- : sehr viel schlechter als der Vergleich V 6

- : schlechter als der Vergleich V 6

o : entspricht dem Vergleich V 6

+ : besser als der Vergleich V 6

++ : sehr viel besser als der Vergleich V 6

65

3) Copolymeres aus Vinylmethylether und Maleinsäureanhydrid (PVME/MAA)

4) Copolymeres aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid (E/MAA)

- 5) Polyacrylsäure (PAS)
- 6) Polyacrylamid (PAA)
- 7) Polyvinylphosphonsäure (PVPS)

5 (Siehe Tabelle Seite 12 ff.)

Beispiel 25

10 Ein elektrochemisch flach aufgerauhtes ($R_z = 3 \mu\text{m}$) und anodisiertes Aluminiumblech wird gemäß Beispiel 13 nachbehandelt und beschichtet. Die so hergestellten Druckplatten zeichnen sich durch die gleichen Vorteile, wie in Beispiel 13 angegeben, aus.

Beispiel 26

15 Ein Aluminiumträger, der durch Bürsten mit einer wäßrigen Schleifmittelsuspension aufgerauht wird, wird gemäß Beispiel 23 nachbehandelt und mit folgender Lösung beschichtet :

- 0,6 Gew.-Teile des in Beispiel 4 angegebenen Diazoniumsalz-Kondensationsproduktes,
- 0,06 Gew.-Teile Phosphorsäure (85 %ig),
- 1,7 Gew.-Teile Polyvinylformal (Molgewicht 30 000, 7 % Hydroxygruppen, 20 bis 27 % Acetat-
- 20 gruppen),
- 2,7 Gew.-Teile einer Dispersion eines Kupfernaphthalocyaninpigments (C. I. 74 160) in Ethylenglykolmethyletheracetat,
- 95 Vol.-Teile Ethylenglykolmonomethylether.

25 Die Entwicklung erfolgt mit der folgenden Lösung :

- 5,7 Gew.-Teile $\text{MgSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$,
- 25,5 Gew.-Teile n-Propanol,
- 1,1 Gew.-Teile Ethylenglykolmono-n-butylester,
- 30 0,7 Gew.-Teile Alkyl-polyethoxy-ethanol,
- 67,0 Vol.-Teile Wasser.

35 Bei gleichen kopiertechnischen Eigenschaften, wie auf einem gemäß der DE-PS 11 34 093 mit Polyvinylphosphonsäure behandelten Träger, zeichnet sich die so hergestellte Druckform durch eine deutlich verbesserte farbabstoßende Wirkung der Nichtbildstellen aus.

Beispiel 27

Ein gemäß Beispiel 4 behandeltes Aluminiumblech wird mit folgender Lösung beschichtet :

- 40 10 Gew.-Teile 2,5-Bis-(4'-diethylaminophenyl)-1,3,4-oxdiazol,
- 10 Gew.-Teile eines Mischpolymerisats aus Styrol und Maleinsäureanhydrid mit dem mittleren Molekulargewicht 20 000 und der Säurezahl 180,
- 0,02 Gew.-Teile Rhodamin FR (C. I. 45 170) in
- 300 Gew.-Teile eines Gemisches aus 3 Vol.-Teilen Tetrahydrofuran, 2 Vol.-Teilen Ethylenglykolmo-
- 45 nomethylether und 1 Vol.-Teil Butylacetat.

50 Die Schicht wird im Dunklen mittels einer Corona auf etwa 400 V negativ aufgeladen. Die aufgeladene Platte wird in einer Reprokamera bildmäßig belichtet und anschließend mit einem elektrophotographischen Suspensionsentwickler entwickelt, der durch Dispergieren von 3,0 Gew.-Teilen Magnesiumsulfat in einer Lösung von 7,5 Gew.-Teilen Pentaerythritharzeester in 1 200 Vol.-Teilen eines Isoparaffingemisches mit einem Siedebereich von 185 bis 210 °C erhalten worden war. Nach Entfernen der überschüssigen Entwicklerflüssigkeit wird die Platte 60 sec in eine Lösung aus

- 35 Gew.-Teilen Natriummetasilikat $\cdot 9 \text{H}_2\text{O}$,
- 55 140 Vol.-Teilen Glycerin,
- 550 Vol.-Teilen Ethylenglykol und
- 140 Vol.-Teilen Ethanol

60 getaucht. Die Platte wird dann mit einem kräftigen Wasserstrahl abgespült, wobei die nicht mit Toner bedeckten Stellen der Photoleiterschicht entfernt werden. Die Platte ist dann druckfertig. Die so hergestellte Flachdruckform besitzt in den Nichtbildbereichen eine sehr gute farbabstoßende Wirkung.

Beispiel 28

65 Ein gemäß Beispiel 18 hergestelltes Aluminiumband wird mit einer Lösung aus

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Vei- spiel	Umsetzungsprodukt		Randwinkel (Grad)	Entwickelbarkeit		farbabsorbierende Wirkung	Zinkattest (sec)
	Polymer	Metal lion		B 4	B 5		
6	PVNE/MAA ³⁾	Bi ³⁺	25	o	+	+	41
7	PVNE/MAA	Fe ³⁺	22	o	+	+	56
8	PVNE/MAA	Zr ⁴⁺	21	o	+	+	58
9	PVNE/MAA	Sn ⁴⁺	20	o	+	4+	49
10	PVNE/MAA	Ca ²⁺	29	o	o	o	51
11	PVNE/MAA	Co ²⁺	31	-	+	+	52
12	PVNE/MAA	Fe ²⁺	29	o	+	+	52
13	PVNE/MAA	Mn ²⁺	15	o	+	4+	64
V 1	PVNE/MAA	-	62	-	-	-	45
14	E/MAA ⁴⁾	Al ³⁺	21	o	+	+	56
15	E/MAA	Co ²⁺	32	-	o	+	56
16	E/MAA	Fe ²⁺	26	o	+	+	52
17	E/MAA	Mn ²⁺	18	o	+	+	54
18	E/MAA	Zr ⁴⁺	20	o	+	+	56
V 2	E/MAA	-	56	-	-	-	45
19	PAS ⁵⁾	Al ³⁺	25	+	+	+	56
20	PAS	Mn ²⁺	19	+	+	+	57
21	PAS	Zn ²⁺	22	o	+	+	54
V 3	PAS	-	41	-	-	o	41

(Fortsetzung)

Pro- spiel	Umsetzungsprodukt		Randwinkel (Grad)	Entwickelbarkeit 1,2)		Farbstoffende Wirkung 2)	Zinktest (sec)
	Polymer	Metal lion		B 4	B 5		
22	PAA 6)	Al ³⁺	29	+	+	+	87
23	PAA	Bi ³⁺	15	+	+	+	68
24	PAA	Co ²⁺	31	0	+	+	76
V 4	PAA	-	44	-	0	-	53
V 5	unbehandelt		81	--	--	--	35
V 6	PVPS 7)	-	47	0	0	0	38

26,75 Gew.-Teilen einer 8 %igen Lösung des Umsetzungsproduktes eines Polyvinylbutyrals mit einem Molekulargewicht von 70 000 bis 80 000, bestehend aus 71 Gew.-% Vinylbutyral-, 2 Gew.-% Vinylacetat- und 27 Gew.-% Vinylalkohol-Einheiten, mit Propenylsulfonylisocyanat.

- 5 2,14 Gew.-Teilen 2,6-Bis-(4-azido-benzol)-4-methyl-cyclohexanon,
 0,23 Gew.-Teilen Rhodamin 6 GDN extra und
 0,21 Gew.-Teilen 2-Benzoylmethylen-1-methyl- β -naphthothiazin in
 100 Vol.-Teilen Ethylenglykolmonomethylether und
 50 Vol.-Teilen Tetrahydrofuran

10

beschichtet. Das Trockengewicht beträgt 0,75 g/m².

Die lichtempfindliche Schicht wird unter einer Negativvorlage 35 sec lang mit einer Metallhalogenid-Lampe von 5 kW Leistung belichtet. Die belichtete Schicht wird mittels eines Plüschtampons mit einer Entwicklerlösung folgender Zusammensetzung.

15

- 5 Gew.-Teile Natriumlaurylsulfat
 1 Gew.-Teil Natriummetasilikat · 5H₂O
 94 Vol.-Teile Wasser

- 20 behandelt, wobei die Nichtbildstellen entfernt werden. Die freigelegten Trägerflächen besitzen einer sehr gute farbabstoßende Wirkung, was sich im schnellen Freilaufen der Druckplatte in der Druckmaschine manifestiert. Die Auflagenleistung der Platte in einer Bogenoffsetmaschine beträgt 170 000 Bogen.

Beispiel 29

25

Ein gemäß Beispiel 4 elektrochemisch aufgerauhtes und anodisch oxidiertes Aluminiumblech wird während 30 sec bei 65 °C in eine 1 %ige wäßrige Lösung des bei 80 °C hydrolysierten Copolymeren aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid getaucht. Beim Herausnehmen des Substrats aus dem Bad wird die überschüssige Lösung oberflächlich abgerakelt. Anschließend wird das noch feuchte Substrat in eine
 30 2 %ige wäßrige Lösung von Al(NO₃)₃ · 9 H₂O während 30 sec bei Raumtemperatur getaucht, es wird mit Leitungswasser gespült und mit Heißluft (100 bis 130 °C) getrocknet. Das derart behandelte Substrat wird anschließend mit der in Beispiel 5 beschriebenen lichtempfindlichen Lösung beschichtet, belichtet und entwickelt. Die so hergestellte Druckplatte entspricht in ihren Eigenschaften einem nach Beispiel 5 hergestellten Material.

35

Patentansprüche

1. Platten-, folien- oder bandförmiges Trägermaterial für Offsetdruckplatten auf der Basis von
 40 chemisch, mechanisch und/oder elektrochemisch aufgerauhtem, gegebenenfalls eine durch anodische Oxidation erzeugte Aluminiumoxidschicht aufweisendem Aluminium oder einer seiner Legierungen mit einer hydrophilen Beschichtung aus mindestens einem hydrophilen organischen Polymeren auf mindestens einer Oberfläche des Trägermaterials, wobei das hydrophile organische Polymere ein
 45 komplexes Umsetzungsprodukt aus a) einem — ausgenommen Celluloseether — wasserlöslichen organischen Polymeren mit Carboxylat-, Carbonsäureamid- und/oder Carbonsäureimidsubstituenten als funktionelle Gruppen und b) einem Salz eines mindestens zweiwertigen Metallkations ist und die Menge an komplexem Umsetzungsprodukt weniger als 0,1 mg pro dm² Trägermaterialoberfläche beträgt.

2. Trägermaterialien für Offsetdruckplatten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein bis drei Koordinationsstellen des Metallkations durch die funktionellen Gruppen des Polymeren besetzt sind.

50

3. Trägermaterialien für Offsetdruckplatten nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das wasserlösliche organische Polymere Polyacrylsäure, ein Copolymeres auf Basis von Polyacrylsäure, Polyacrylamid, ein Copolymeres auf Basis von Polyacrylamid, ein hydrolysiertes Copolymeres auf Basis von Ethylen oder Vinylmethylether und Maleinsäureanhydrid, ein teilweise oder vollständig einer Ammonolyse mit NH₃ unterworfenes Copolymeres auf Basis von Ethylen oder Vinylmethylether und
 55 Maleinsäureanhydrid, oder eines der Salze dieser Polymeren mit einem einwertigen Kation ist.

4. Trägermaterialien für Offsetdruckplatten nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallkation zwei-, drei- oder vierwertig ist.

60

5. Trägermaterialien für Offsetdruckplatten nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallkation ein Bi³⁺-, Al³⁺-, Fe³⁺-, Zr⁴⁺-, Sn⁴⁺-, Ca²⁺-, Ba²⁺-, Sr²⁺-, Ti³⁺-, Co²⁺-, Fe²⁺-, Mn²⁺-, Ni²⁺-, Cu²⁺-, Zn²⁺- oder Mg²⁺-Ion ist.

6. Verfahren zur Herstellung der Trägermaterials für Offsetdruckplatten nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das komplexe Umsetzungsprodukt in wäßrigen Säuren gelöst auf mindestens eine Oberfläche des Trägermaterials aufgebracht, anschliessend mit Wasser gespült und das so modifizierte Trägermaterial getrocknet wird.

65

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das komplexe Umsetzungsprodukt in

einer Konzentration von 0,05 bis 5 Gew.-% in 0,1 bis 10 gew.-%igen wäßrigen Säuren gelöst wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß das komplexe Umsetzungsprodukt in einer Konzentration von 0,1 bis 1 Gew.-% in 0,5 bis 3 gew.-%igen wäßrigen Säuren gelöst wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Säure Phosphorsäure eingesetzt wird.

10. Verfahren zur Herstellung der Trägermaterials für Offsetdruckplatten nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei das komplexe Umsetzungsprodukt aus den Komponenten a) + b) auf dem Trägermaterial erzeugt und anschliessend mit Wasser gespült erzeugt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägermaterial nacheinander in eine wäßrige Lösung der Komponente a) und eine wäßrige Lösung der Komponente b) getaucht wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die erste wäßrige Lösung 0,2 bis 10 Gew.-% der Komponente a) und die zweite Lösung 0,1 Gew.-% bis zu ihrer Sättigung der Komponente b) enthalten.

13. Verwendung des Trägermaterials nach einem der Ansprüche 1 bis 5 bei der Herstellung von eine lichtempfindliche Schicht aufweisenden Offsetdruckplatten.

Claims

1. A plate-, foil- or strip-shape support material for offset printing plates, which material is based on chemically, mechanically and/or electrochemically grained aluminum or on one of its alloys, which optionally has an aluminum oxide layer produced by anodic oxidation, and which material has a hydrophilic coating of at least one hydrophilic organic polymer on at least one surface of the support material, wherein the salt-type hydrophilic organic polymer is a complex product obtained from reacting a) a water-soluble organic polymer — except for cellulose ethers — having carboxylate substituents, carboxylic acid amide substituents and/or carboxylic acid imide substituents as functional groups, with b) a salt of an at least divalent metal cation, and the quantity of the complex reaction product per 1 dm² of support material surface is less than 0.1 mg.

2. The support material for offset printing plates as claimed in claim 1, wherein one to three coordination sites of the metal cation are occupied by the functional groups of the polymer.

3. The support material for offset printing plates as claimed in claim 1 or 2, wherein the water-soluble organic polymer is polyacrylic acid; a copolymer based on polyacrylic acid; polyacrylamide; a copolymer based on polyacrylamide; a hydrolysed copolymer based on ethylene or vinylmethyl ether and maleic acid anhydride; a copolymer which has been partly or completely subjected to an ammonolysis with NH₃ and is based on ethylene or vinylmethyl ether and maleic acid anhydride; or one of the salts of these polymers with a monovalent cation.

4. The support material for offset printing plates, as claimed in any of claims 1 to 3, wherein the metal cation is di-, tri- or tetravalent.

5. The support material for offset printing plates as claimed in any of claims 1 to 4, wherein the metal cation is a Bi³⁺, Al³⁺, Fe³⁺, Zr⁴⁺, Sn⁴⁺, Ca²⁺, Ba²⁺, Sr²⁺, Ti³⁺, Co²⁺, Fe²⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺ or Mg²⁺ ion.

6. A process for manufacturing the support material for offset printing plates, as claimed in any of claims 1 to 5, which comprises applying a solution of the complex reaction product in aqueous acids to at least one surface of the support material, rinsing with water, and drying the support material thus modified.

7. The process as claimed in claim 6, wherein the complex reaction product is dissolved in a concentration of 0.05 to 5 % by weight in 0.1 to 10 % by weight strength aqueous acids.

8. The process as claimed in claim 6 or 7, wherein the complex reaction product is dissolved in a concentration of 0.1 to 1 % by weight in 0.5 to 3 % by weight strength aqueous acids.

9. The process as claimed in any of claims 6 to 8, wherein the acid used is phosphoric acid.

10. A process for manufacturing the support material for offset printing plates as claimed in any of claims 1 to 5, wherein the complex reaction product of the components a) and b) is formed on the support material, followed by rinsing with water.

11. The process as claimed in claim 10, which comprises dipping the support material in subsequent steps in an aqueous solution of component a) and an aqueous solution of component b).

12. The process as claimed in claim 11, wherein the first aqueous solution contains from 0.2 to 10 % by weight of component a) and the second aqueous solution contains from 0.1 % by weight to the point of saturation of component b).

13. The use of the support material as claimed in any of claims 1 to 5, in the preparation of offset printing plates having a light-sensitive layer.

Revendications

1. Matériau de support en forme de plaques, de feuilles ou de bandes, pour plaques pour impression

- offset, à base d'aluminium rendu rugueux par voie chimique mécanique, et/ou électrochimique, portant éventuellement une couche d'oxyde d'aluminium obtenue par oxydation anodique, ou d'un alliage d'aluminium, avec un revêtement hydrophile constitué d'au moins un polymère organique hydrophile sur au moins une surface du matériau de support, le polymère organique hydrophile étant un produit de
- 5 réaction complexe de a) un polymère organique soluble dans l'eau — à l'exception des éthers de cellulose — avec des substituants carboxylate, amide d'acide carboxylique et/ou imide d'acide carboxylique comme groupes fonctionnels et b) un sel d'un cation métallique au moins divalent, et la quantité de produit de réaction complexe étant inférieure à 0,1 mg/dm² de surface du matériau de support.
- 10 2. Matériaux de support pour plaques pour impression offset selon la revendication 1, caractérisés en ce que de un à trois sites de coordination du cation métallique sont occupés par les groupes fonctionnels du polymère.
3. Matériaux de support pour plaques pour impression offset selon la revendication 1 ou 2, caractérisés en ce que le polymère organique soluble dans l'eau est un acide poly-acrylique, un
- 15 copolymère à base d'acide polyacrylique, un polyacrylamide, un copolymère à base de polyacrylamide, un copolymère hydrolysable à base d'éthylène ou d'éther vinylméthylique et d'anhydride maléique, un copolymère à base d'éthylène ou d'éther vinylméthylique et d'anhydride maléique soumis à une ammonolyse partielle ou totale avec NH₃, ou un des sels de ces polymères avec un cation monovalent.
4. Matériaux de support pour plaques pour impression offset selon l'une quelconque des revendica-
- 20 tions 1 à 3, caractérisés en ce que le cation métallique est di-, tri- ou tétravalent.
5. Matériaux de support pour plaques pour impression offset selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisés en ce que le cation métallique est un ion Bi³⁺-, Al³⁺-, Fe³⁺-, Zr⁴⁺-, Sn⁴⁺-, Ca²⁺-, Ba²⁺-, Sr²⁺-, Ti³⁺-, Co²⁺-, Fe²⁺-, Mn²⁺-, Ni²⁺-, Cu²⁺-, Zn²⁺- ou Mg²⁺.
6. Procédé de préparation du matériau de support pour plaques pour impression offset selon l'une
- 25 quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le produit de réaction complexe dissous dans un milieu acide aqueux est appliqué sur au moins une surface du matériau de support, puis rincé avec de l'eau et le matériau de support ainsi modifié est séché.
7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le produit de réaction complexe est dissous en une concentration de 0,05 à 5 % en poids dans des acides aqueux à 0,1 à 10 % en poids.
- 30 8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que le produit de réaction complexe est dissous en une concentration de 0,1 à 1 % en poids dans des acides aqueux à 0,5 à 3 % en poids.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que, comme acide, on utilise l'acide phosphorique.
10. Procédé de préparation du matériau de support pour des plaques pour impression offset selon
- 35 l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le produit de réaction complexe est produit à partir des constituants a) + b) sur le matériau de support, puis rincé avec de l'eau.
11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que le matériau de support est immergé successivement dans une solution aqueuse de constituant a) et dans une solution aqueuse du constituant b).
- 40 12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que la première solution aqueuse contient de 0,2 à 10 % en poids du constituant a) et la seconde solution aqueuse contient de 0,1 % en poids jusqu'à la saturation de constituant b).
13. Utilisation du matériau de support selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 pour la
- 45 préparation de plaques pour impression offset présentant une couche photosensible.

50

55

60

65